# LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC PART AND MANUFACTURE THEREOF

Patent number: JP11238646 (A) **Publication date:** 1999-08-31

TOKUOKA YASUMICHI: NOMURA TAKESHI Inventor(s):

Applicant(s): TDK CORP

Classification:

- international: H01G4/12; H01G4/30; H01G4/12; H01G4/30; (IPC1-7): H01G4/30; H01G4/12

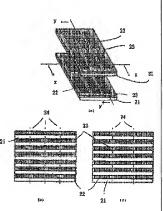
- european:

Application number: JP19980344050 19981203

Priority number(s): JP19980344050 19981203; JP19970332719 19971203

#### Abstract of JP 11238646 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily obtain highly reliable small-sized laminated electronic parts by constituting an internal electrode layer through continuously arranging internal electrode sections and dielectric sections which are flush with each other and connecting one ends of the internal electrode sections to external electrode sections at the end sections of the internal electrode sections without bending the ends. SOLUTION: After green internal electrode sections 22 have been arranged on a green dielectric layers 21, green dielectric sections 23 are arranged on the layer 21 so as to fill up the spaces among the electrode sections 22. Then the green internal electrode layer composed of the electrode sections 22 and dielectric sections 23 is nearly flattened.; Thereafter, a laminated ceramic chip capacitor is manufactured by cutting the laminated body thus formed into pieces along cutting lines 24 and backing the cut pieces, and then at printing external electrodes on the end sections of the cut pieces. The green internal electrode sections 22 and green dielectric sections 23 are respectively formed by printing a thermosensitive transferable conductive material and a thermosensitive transferable dielectric material by a thermal transfer method. Therefore, an almost flat green internal electrode layer can be formed easily.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号

特開平11-238646 (43)公開日 平成11年(1999) 8月31日

(51) Int.Cl.®		識別記号	FΙ		
H01G	4/30	3 1 1	H01G	4/30	311F
	4/12	3 4 9		4/12	349
		352			352
		364			364

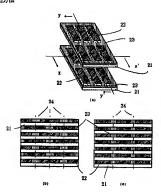
	3 6 4		3 6 4		
		審查請求	未請求 請求項の数7 OL (全 13 頁		
(21) 出願番号	特膜平10-344050	(71)出顧人	000003067 ティーディーケイ株式会社		
(22) 出願日	平成10年(1998)12月3日	(72)発明者	東京都中央区日本橋1丁目13番1号		
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願平9-332719 平 9 (1997)12月 3 日		東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内		
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者	*****		
			東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内		

# (54) 【発明の名称】 積層セラミック電子部品およびその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 積層セラミック電子部品、特に積層セラミッ クチップコンデンサは、該電子部品が使用される機器に 対しての小型化、軽量化の影響を受け、機器と同様に小 型化等の要求が強く、積層される各層の厚みを薄くして いく必要がある。しかし、構造上の問題から内部電極間 の短絡等多くの問題が発生する可能性が高い。

【解決手段】 精層セラミック電子部品内部における内 部電極層において、隣り合う内部電極間に形成される空 間部をなくして内部電極層を略平坦とし、かつグリーン 誘電体層の厚みを薄く構成するため、積層時において感 熱転写件の導体材料および感熱転写件の誘電体材料を用 い、熱転写印刷法により内部電極部およびグリーン誘電 体部を構成して内部電極層を形成する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくともセラミック誘電体層と内部電極層と外部接触用の外部電極から構成されていて、該せるショック誘電体層と内部電極層が交互に積層されてなる積層セラミック電子部品であって、前記内部電極層は内部電極部と誘電体部が連続して同一平面上に配置され、かつ内部電極部の一場は薄曲することなく樂部の外部電極に接続していることを特徴とする積層セラミック電子線品。

【請求項2】 前記内部電極層における内部電極厚は 1.2 μm以下であり、前記内部電極に挟まれるセラミ ック誘電体の厚みは2μm以下であることを特徴とする 請求項1記載の程層セラミック電子組品。

【請求項3】 前記セラミック誘電体層と内部電極層を 交互に少なくとも50層積層したことを特徴とする請求 項1乃至2記載の積層セラミック電子部品。

【請求項4】 支持体上に形成されたグリーン誘電体層上に、認急に写性準電体材料を熱転写印財法を用いて熱 転写印財活をととでグリーン内部電極器を形成し、か つ、前配グリーン誘電体層上であり、かつ前配グリーン 内部電極部が形成されていない部分であって、前配グリーン ン内部電極部と同一平面上に感熱転写性誘電体料を 熱転写印財法を用いて熱性等印財することでグリーン持 電体部を形成することにより、略平担なグリーン内部電 他層を構成することを特徴とする積層セラミック電子部 船の製造方法。

【請求項5】 支持体上に形成されたグリーン誘電体層 を、燃熱転写性誘電体材料を用い、熱転写印刷法にて形 成したことを特徴とする請求項4記載の積層セラミック 電子部品の製造方法。

【請求項6】 前記感熱転写性等電体材料は支持体上に ワックスを主成分とする剥削層と、無可塑性動脂とファ クスおよび等検報性子、または無可塑性動脂と大び等体 做粒子を主成分として構成する導体層と、無可塑性樹脂 およびワックス、または無可塑性樹脂を主成分とする接 着層を順に情期してなり、前記感熱転写性誘電体材度 支持体上にアックスを主成分とする剥離層と、無可塑性 樹脂とアックスおよび誘電体検粒子、または無可塑性樹 脂および誘電体微粒子を主成分として構成する誘電体間 能対よび誘電体微粒子を主成分として構成する誘電体制 を主成分とする接着層を順に積層してなることを特徴と する請求項目の至ら記載の積層セラミック電子部品の製 適方法。

【請求項7】 熱転写法によって支持体上に形成された グリーン特電体層の表面に形成したグリーン内部電極部 とグリーン特配体部からなるグリーン内部電極層の表面 を、加圧処理して平坦化したことを特徴とする請求項4 乃至6 配載の税階セラミック電子部品の製造方法。 【発卵の詳細だ規則】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気製品等に広く 使用される税層電子部品の構造および製造方法に関し、 特別を開せラミックチップコンデンサとその製造方法に 関する。

## [0002]

【従来の技術】積層セラミックチップコンデンサは、通 常以下の手順で製造されている。

[0003]まず、誘電体敵独子をバイングとともに溶 剤中に分散した塗料を作成し、該塗料をボリエチレンテ レフタレート等の支持体上に塗布してグリーン情電体層 を形成する。次に、該グリーン情電体層上に内部電極用 の薄体パターン(グリーン内部電極部)を形成する。該 グリーン内部電極部は、導体ペースをスクリーン印刷 等で形成するのが一般的である。次に、前記グリーン内 部電極部が形成されたグリーン情電体層から前記支持体 を剥離し、グリーン内部電極部の位置あわせを行いなが を複数のグリーン誘電体層を積層してグリーン積層体を 形成する。

[0004] ここで構成されたグリーン精層体を加圧・ 圧縮して所定のサイズに切断し、グリーンチップ (間々 に切断されたグリーン精層体)を作成した後、該グリー ンチップを所定の穿頭気、温度中で焼成し焼結体を得 る。次に、該焼結体の端部に外部電極用ペーストを塗布 し、焼き付けて積層セラミックチップコンデンサを作成 する。

[0005] 図4(a)は、消記階層セラミックチップ ンデンサの製造工程中におけるグリーン積層体の内部 構成を示す概念型である。図4(a)に示されるように 削配積層セラミックチップコンデンサは、内部電極用の 場体パターン61を形成した誘電体層62を預層し、規 成することにより構成される。

[0006] ここで、積層セラミックチップコンデンサ は図5に示されるように、相対する外部電後63に接続 された内部電後61を交互任機関して構成されている。 そこで、免疫前において、グリーン内部電係部61をグ リーン済電体関上に積滑する場合、図4(a)に示す第 1の切断方向(x-x')から見た時面図である図4

(c) では、グリーン内部電除部の1がグリーン情電体 個62を力して整列した状態に、第2の切断方向(yy')から見た断面図である図4(b)ではグリーツー 部電極部61が交互に入れ違いになるように積層され、 切所線64に沿って切断することでグリーンチップを得 ることができる

【0007】しかし、グリーン誘電体層62上にグリーン内部電極部61を形成し積層する構造では、図4

(b) (c) に示すようにグリーン内部電極層内の隣り 合うグリーン内部電極間間に空間65が形成される。 ち、グリーン内部電極層とグリーン誘電体層が相互に密 着して積層される第1の部分66と、上下のグリーン誘 電体層の間に空間を介在させて積層される第2の部分6

7がグリーン精層体内部で共存することとなり、このよ うなグリーン積層体を焼成して積層セラミックチップコ ンデンサを構成した場合には図5に示されるように外部 電極近傍の空間65が圧縮されて焼成されるため、内部 電極が同一平面上に配置されることはなく端部で湾曲 し、端部とその中央部で厚みに差が生じることとなる。 【0008】一方、図4(b)(c)に示す空間部分6 5の圧縮の程度は、積層数が多くなるほど増大するの で、前記第1の部分66と第2の部分67の段差が大き くなり、グリーン内部電極層とグリーン誘電体層が相互 に密着して積層される第1の部分66の感り上りが増大 する。加えて、前記第1の部分66は第2の部分67と 比べて、より強い圧力で加圧・圧縮されるため第1の部 分66と、第2の部分67の密度に差が生じ、最終製品 であるチップコンデンサの変形、クラック、デラミネー ション等の原因となっていた。

【0009】さらに、近年の傾向であるコンデンサの小型化・高容量化を達成ために、前記グリーン誘電体層の 厚みを得くしていくと、段差部において前記グリーン誘 電体層が切断されやすくなり、このため内部電極間の短 終等の不見合が生じていた。

【0010】そこで、以上のようにグリーン内部電極部の盛り上がりに起因して発生する不具合に対し、従来より種々の提案がなされている。

【0011】特開昭52-135050号公報や特開昭 52-133553号公報では、グリーン内部電極部に 対応した部分に空隙を設けたグリーン誘電体スペースシートをグリーン積層体内部に介入させ、段差をなくす構 浩が提案されている。

【0012】しかし、誘電体グリーンスペースペートは グリーン内部電極部と同一の原みにしなければならず、 グリーン内部電極部の厚みが10μm以下になると、グ リーン誘電体スペースシートを高い特度で、内部電極の パターン形状に打ち抜き、介持することは困難になる。 さらに、数百層におよれ模別工程において、各層ごとに このような誘電体スペースシートを挿入する必要があ り、量産化も難しい。

【0013】 同様に、特開昭53-42353号公報に示される、グリーン誘電体層の的部電極対応部に溜みを 設け、その部分にグリーン内新電極部を建設するよう積 層してグリーン積層体内部の空間をなくし平坦化する方 法や、特開昭61-102719号公報のように、グリ 一ン内部電極部、グリーン誘電体シートの双方を所定の 形状に打ち抜き、交互に視層して積層体内部の空間をな くし、平坦化する方法等が提案されている。しかし、い すれの提案も非常に薄いグリーン誘電体シートを取り扱 うこととなり、量産に対応することは困難である。

【0014】また、特開昭52-135051号公報に 示されるように、グリーン内部電極部の塗布に引き続き 空間部分へグリーン誘電体層の塗布を行い、塗布面を平 担化して積耐する方法が提索されているが、上下あるい は隣接するクリーン内部電極部、グリーン誘電体層の間 でパターンの滲みや溶剤による浸金が発生しやすく、特 に上下のグリーン内部電極部に挟まれるグリーン誘電体 層の厚みを薄くするとグリーン内部電極部とグリーン誘 電体層の境界が、パターンの滲みや溶剤の浸食により不 明確となり、内部電極間の短絡という問題を引き起こす 恐れがある。

【0015】このように積層体の内部を平坦化し、空間 をなぐす技術が捜索されてきたが薄層のグリーン誘電体 シートの取り扱いが困難なことから、実用には至ってい ない。

【0016】一方、特許2636306号分報や特許2636307号公報に示されるように、グリーン内部電 極部をます支持体上に形成し、その上にグリーン誘電体 層を塗布によって形成してグリーン内部電極部をグリー ン誘電体層に埋め込むことにより内部電極部を平坦化 し、厚み18μmの薄層を構成する方法が提案されている。

【0017】しかしながら、この方法においてもグリーン誘電体の厚みをさらに薄くするとグリーン内部電極部の盛り上がりを解消することが困難となる。

[0018] このように、従来より提案されてきた方法 は、いずれもグリーン誘電体層の厚みが比較的厚い場合 にのみ有効であって、グリーン誘電体層の厚みを薄くす ると景楽性や加工精度上の問題を生じ、精層面の平坦化 も不可能とかる。

【0019】以上、税層セラミックチップコンデンサを 例にとって説明したが、他の積層セラミック電子部品で も各層の厚みを薄くしていくと同様の問題がある。

### [0020]

【発明が解決しようとする課題」現在、精層セラミック 電子部品、特に積層セラミックチップコンデン対は、該 電子部品が使用される機器に対しての小型化、軽量化の 影響を受け、機器と同様に小型化等の要求が強い。した がって、積層セラミック電子部品は積層される各層の厚 みを薄くしている必要があるが、構造上の問題から内部 電極間の短絡等多くの問題が発生する可能性が高い。

そこで、本発明は小型で信頼性が高く、容易に製造する ことが可能な積極セラミック電子部品の提供と、該積層 セラミック電子部品の製造方法を提供することを目的と する。

## [0021]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の課題を解 決するためになされたものであり、以下の諸事項を特徴 とするものである。即ち、

(1) 少なくともセラミック誘電体層と内部電極層と外 部接続用の外部電極から構成されていて、該セラミック 誘家電体層と内部電極層が交互に積層されてなる積層セラ ミック電子部品であって、前記内部電極網は内部電極部 と誘電体部が連続して同一平面上に配置され、かつ内部 電極部の一端は海曲することなく端部の外部電極に接続 していることを特徴とする積層セラミック電子部品であ

【0022】(2)前記内部電極層における内部電極厚は1.2μm以下であり、前記内部電極に挟まれるセラミック誘電体の厚みは2μm以下であることを特徴とする(1)記載の積層セラミック電子部品である。

【0023】(3)前記セラミック誘電休層と内部電極層を交互に少なくとも50層積層したことを特徴とする(1)万至(2)記載の積層セラミック電子部品である。

【0024】(4)支持株上に形成されたグリーン誘電 体層上に、必然転写性薄電体材料を熱転写印刷法を用い 欠熱転写印刷することでグリーン内部電極部を形成し、 かつ、前記グリーン誘電体層上であり、かつ前記グリー ン内部電極部が形成されていない部分であって、前記グ リーン内部電極部を開たと同一平面上に燃熱転写性誘電体材料 を熱転写印刷法を用いて熱味写中剛することでグリーン 誘電体部を形成することにより、略平坦なグリーン内部 電極層を構成することを特徴とする税層セラミック電子 部品の製造力法である。

【0025】(5) 支持体上に形成されたグリーン誘電 体層を、感熱転写性誘電体材料を用い、熱転写印刷法に て形成したことを特徴とする(4)記載の積層セラミッ ク電子部品の製造方法である。

【0026】(6)前配感熱等性準電体材料は支持体 上にワックスを主成分とする制能層と、熱可塑性樹脂と アックスをと対策体微粒子、または熱可塑性樹脂と、熱可塑性 樹脂およびワックス、または熱可塑性樹脂と、熱可塑性 樹脂およびワックス、または熱可塑性樹脂を主成分とウ 移養層を順に積層してなり、前記感熱気等性誘電体材 料は支持体上にワックスを主成分とする制御限と、熱可 塑性樹脂および誘電体微粒子、または熱可塑性 性樹脂および誘電体微粒子を主成分として構成する誘端 体層と、熱可塑性樹脂および防電体微粒子、または熱可塑性 樹脂を主成分とする接着層を順に積層してなることを特 樹脂を主成分とする接着層を順に積層してなることを特 徹とする(4)乃至(5)記載の積層セラミック電子部 品を製造方法である。

【0027】(7) 熱転写法によって支持体上に形成されたグリーン誘電体層の表面に形成したグリーン内部電 極部とグリーン誘電体部のするグリーン内部電極層の表面を、加圧処理して平坦化したことを特徴とする (4) 乃至(6) 記載の階層サラミック電子部具の製造

(4)乃至(6)記載の積層セラミック電子部品の製造 方法である。

### [0028]

【発明の実施の形態】積層セラミック電子部品の前駆体 であるグリーン積層体中のグリーン内部電極部におい て、関り合う内部電極間に形成される空間部をなくして グリーン内部電極層を帯平坦とし、かつ焼成後のセラミ ック誘電体層の厚みを薄く構成する必要があるため、積 間時に認念転写性の導体材料および恣熱転写性の誘電体 材料を用いて、熱販写印刷法とよりグリーン内部電極部 およびグリーン誘電体部を構成してグリーン内部電極層 を形成する。また、さらにグリーン誘電体層信体も熱転 写印刷法により掛離することも可能である。

【0029】一般に、熱転写印刷法の利点は、あらかと め作成した熱転写シートによりパターンの形成を行う能 式工程なので乾燥工程を必要としないこと、スクリーン 印刷法のようにパターンの変更のために新たな版を作成 する必要が無く、任意のパターンに迅速に対応できるこ と、パターンの薄層化に際し、スクリーン印刷法の な溶みがなく高結度パターンが容易にできること等にあ る。したがって、熱転写印刷法を用いてグリーン内部 極層を形成すれば、グリーン内部電極部とグリーン誘電 体部を連続して配置することが容易であって、 大郎の冷みが発生せず、薄層の取り扱いが容易で簡単に構成 することができるため、信頼性が高く小型の積層電子部 品を容易に構成することが可能である。

[0030] 熱転写印刷法では、恋熱転写性の誘電体材料または薄体材料を、印刷される媒体、例えばグリーン 誘電体層の印刷面に密着させた後、該恋熱転写性材料の 評価からサーマルヘッド等の加熱体で加熱して所定の形 状に印刷する。

【0031】ここで、図1に示される前記感熱転写住材料6は支持体1上にワックスを主体とする剥離層2を設け、その上に場体層または誘電体層3を設け、さらにその上に接着層4を設けており、前記支持体の下側にバックコート層5を設けている。

【0032】無転写印刷を行う場合は、前記級無転写性 材料の接着層々を被印刷媒体であるグリーン誘電体圏に 向け、バックコート層を開から低差の形状を有する加熱 体であるサーマルへッド等から所定のパターンで加熱す る。これによって任意の形状の印刷が可能であるが、基 体層または接触に層 3 と支持は、0 間にワッスを主体 とする剥離層 2 が設けられているため、ワックスの剥離 作用により、導体層または誘電体層 3 を支持や1から等 層 4 の接差効果により前記任悪の形状に抜かれた導体層 または誘電体層 3 を接付できる。

[0033]また、熱転写印刷法は、例えばコンピュータ画面等によって任意の形状に係るパターン作情を記してサーマルへッドを発熱させることが可能であるため、前記感熱性材料を用いて任恋のパターンを結構をに印刷することが可能である。さらに、被印刷媒体であるグリーン情報を展した。グリーン内部電極部とグリーン内部電極部とグリーン内部電極部とがリーン技術と動情が終予単化され特度の高いグリーン複雑を機成す

る事が可能となる。

[0034]

【実施例】積層セラミック電子部品として代表的な積層 セラミックチップコンデンサについて、図面を用いて詳 細に説明する。

【0035】図2は、本発明に係るグリーン内部電極層を有する積層体の概念図である。

【0036】図2 (a) に示すようにグリーン誘電体層 21の上にグリーン内部電極部22を配置し、該グリー >内部電極部22相互間を埋めるようにグリーン誘電体 部23を配置すれば、グリーン内部電極部22とグリー ン誘電体部23を包含する層であるグリーン内部電極 を略平担化するととができる。このように形成されたグ リーンシートを積層すれば高精度に整然と積層したグリーン 一ン積幅体を得る事が可能であり、積層後、グリーン内 部電極部22が虚り上がってグリーン清電体層21を突 き破り、信頼性を視くなる。

【0037】図2(b)に前記積層体を ターッ "で切断 した断面を、図2(c)に前記積層体を メーメ"で切断 した断面を表す。グリーン誘電体部 21上にグリーン内 部電極部 22とグリーン誘電体部 23が配置されてグリ ーン内部電極層を略平坦にし、各層が整然と積滑されて いることかかる。

【0038】このように積層された積層体を切断線24 に沿って切断し、焼成した後、端部に外部電路を焼き付 で積層セラミックチップコンデンサを作扱する。この ように作成した積層チップコンデンサの断面図を図3に 示す。外部電盤25につながる内部電極部22は、岡一 平面上にあり、湾曲することなくほぼ平坦に構成されて いることがかかる。

[0039] ここで、前記グリーン内部電極部22は感 熱転写性操体材料を用いて、また、前記グリーン誇電体 第23は感熱転写性誘電体材料を用いて、熱転写印刷法 にて印刷形成する。高精度にそれぞれ任意の形状で印刷 することが可能であり、前記グリーン内部電極部と連続 にグリーン誘電体部を形成しても滲み等が発生すること もなく、降平坦なグリーン内部電極層を容易に形成する ことができる。

[0040] さらに、熱転写印刷法は薄体を容易に形成 することが可能であるので、非常に薄いグリーン誘電体 層を熱転写印刷法にて形成することが可能であり、小型 で高容量の積層セラミックチップコンデンサを容易に得 ることができる。

【0041】感熱転写性の材料は図1に示すように支持体1上にワックスを主体とした剥撻層2を設け、その上に熱転写性薄体層3a、あるいは影幅9年誘電体層3b、容能けており、前記支持体1の下側にパックコート層5を設けている。

【0042】以下各層に対し詳細に説明する。

【0043】(支持体)支持体は可撓性材料であること

が好ましく観覧材料であることがさらに好ましい。樹脂 材料は特に限定されないが、ボリエチレンテレフタレー ト、ボリエチレンナフタレート、ボリアミド、ボリイミ ドなどを、要求される耐熱性、耐溶剤性などに応じて適 宣選択すればよい。また、支持体の厚みも特に限定され ることはなく、必要とされる可撓性などに応じて適宜選 択すればよいが、通常は1万至10μmであることが好 ましい。

【○○45】剥離層は、熱転写印刷時に容易に溶融する 必要があり、かつこの溶融によって導体層あるいは誘電 休層が支持体から容易に剥離できるような性質を有する 必要がある。

【0046】このために、ワックスとしてはミツロウ、ラノリン、カルナバワックス、キャンデリラックスへ、センシンのよっな、パラフィンワックス、整切ックスなどの動権物性ワックスや、パラフィンワックスやマイクロクリスタリンワックスなどの石油系ワックスを用いることが好ましい。また、これらのワックスを登以上併用しても良い。これらのワックスの融点は40万至120℃であることが好ましく、60万至90℃がさらに好ましい。

[0047] なお、一般に動植物性ワックスは、高級脂肪酸と高級一個または二値アルコールとからなる固形エステルであり、石油系ワックスは一般式CnH2n+2で表され、炭素数が頻略20万至60であって、分子量がおおよそ300万至1000の炭化水素である。動植物系ワックスと石油系ワックスとは、精造的に異なるが、性質の類似性からワックスと総称されている。本発明ではいずれを用いてもよい、

[0048]また、剥艇間はフックスのみから構成されることが好ましいが、剥艇性を損なわない程度に他の物質を含んでもよい。例えば、支持体に対する接管性を向上させ、感熱転写性薄垢体材料または感熱転写性誘電体材料の耐化性を向上させるため、必要に応じ熱可塑性関節をそ混入させてもよい。ただし、剥離層中のフックスの含有重は少なくとも90重要がであることが好ましい。 [0049]刺離層の原みは、サーマルへッドの加熱性の大変特殊の研熱性などによって透拭することができるが、0.1万至1.5μmであることが好ましい。 【0050】制鑑層が厚すぎると無転写印開雨の取り扱いの際に海体層や誘電体層や誘電体層が支持体から剥離欠落し易くなる。また、熱転写時にサーマルヘッドからの薄体層や誘電体層への熱伝導が不十分となるため、パターンの転写が不完全となったり、パターンの解像皮が低下ったらに、印即の有機成分が組えるため、焼成時の脱脂が不十分となり、特性の低下やデラミネーションを起こしやすい、一方、剥削値が薄すぎると剥削値としての機能が損なおれ、パターンの極度が不完全となる。

[0051] (導体層) 薄体層は、導体粒子および熱可 塑性樹脂を含有し、さらに必要に応じて前記ワックスを 含有しても良い。熱可塑性樹脂は特に限定する物ではな いが、常温で固体であり加熱によって軟化するものが好 ましい。

【0052】例えばエチレン一酢酸ビニル共重合体、エ チレンーアルキルアクリレート共重合体、エチレンーア ルキルメタアクリレート共重合体、エチレンーア ルメタクリレートーアクリル酸メチル共重合体、ボリオ レフィン系制能、ボリビニルアルコール、酢酸ビニル系 樹脂、スチレンーアルキルメタアクリレート共重合体、スチレン系 機脂等を単独でまたは2種以上混合して使用すること ができる。これら熱可塑性機能の軟化成は45万至90 でであることが背ましい。軟に点が高すぎると窓図する を加熱パターン近傍の余分で部分まで転写され、ノイズ パターンとかりでする。

【0053】熱可塑性樹脂の特徴は、軟化点以上の温度 における粘度が、前記ワックスの融点以上の粘度より高 いことにあり、薄体層に該熱可塑性樹脂を用いることに より、転写パターンの滲みを抑制することができる。

【0054】一方、固体状のワックスは脆く柔軟性に欠け、支持体への接着性も悪いので導体欄中のワックスが多くなると、該導体層中に亀裂が発生し、薄体欄が支持体から脱落しやすくなるという欠点が生じる。したがって、薄体層中における熱可塑性樹脂とワックスの合計に対するワックスの比率は65重量光以下が採ましく50 重量光以下があらに好ましいが、窓熱感度はワックスの方が前配熱可塑性樹脂とり高いので、ワックスの比率が低すぎると熱転写性に関助がでる可能性がある。そのため、ワックスと熱可塑性樹脂の配分は熱転写条件によって顕数することが必要である。

【0055】 導体粒子は特に限定されないが、Au、A 及、Pd、Cu、Ni、Co、Fe、Sn、Al、I n、W、Mo、Ta、Pb、Bi、Zn、Cd等の材料 のうち少なくとも1種を含せ金属、含金またはその軽化 物であることが好ましい。また、導体粒子の粒径は温常 0.1万曜104mであることが好ましい。

【0056】また、導体層中における熱可塑性樹脂とワックスの合計に対する導体粒子の体積比率は0.5乃至

2.6であることが好ましい、導体粒子が少なすぎる と、熱転写印刷後の電極パターン (グリーン内部電極 部)中の導体粒子が少なくなるので、焼皮工程で電極パ ターンが途切れ電気特性が悪化する可能性が高い。一 方、導体粒子が多すぎると、熱可塑性樹脂とワックスの 量が相対的に少なくなるので、熱転写パターンの切れ性 が悪化し、印刷不良を引き起こす場合がある。

[0057] 導体層の厚みは0、3万至3、0μmであることが好ましい。等体層の厚みが薄すぎると、転写された電極γ2~4中の導体射子量が少なくなるので焼成工程でパターンが途切れやすい。一方、導体層の厚みが厚すざるとサーマルヘッドからの熱が伝わりにくくなって転写性が悪化し、転写された電極パターンの品位が低下する。

【0058】 (誘電体層) 誘電体層は前起導体層とほぼ 同等で、導体発子に変えて誘電体粒子を含有させたもの である。該誘電体層中に含まれる誘電体粒子に特に制限 はない、積層セラミックチップコンデンサに使用される 温度補償用材料や高誘電率系の材料が使用可能であり、 その組成についても特に制限はない。チタン酸パリウム 系や鉛含者ベロブスカイト系が定ましい。

【0059】誘電体層の厚みは0.3乃至3.0μmが 好ましい。

100601 ただし、グリーン誘電体層およびグリーン 内部電極部、グリーン誘電体感差熱転等性材料を用いて 順次印刷し程層する場合は、先に印刷するグリーン誘電 体層にグリーン内部電極部およびグリーン誘電体部の熱 転写印刷が重なるため、該グリーン誘電体層がサーマル ヘッドから発生する熱の影響を受け部が約は、再溶酸する 送れがある。そのために、グリーン対部電機が形成で きなくなる場合があるので、該グリーン誘電体層を熱転 写印刷法によって形成するために用いられる熱転写誘電 材料の誘電体層は、ワックスを含有させないほうが ましく、かつ、商記熱可塑性以外にポリウレクシ系樹 服、セルロース系樹脂、ブチラール系樹脂、アクリル酸 素樹脂、ボリエチレン系樹脂、あるいはこれらの共重合 体を使用することができる。

[0061] (接着層) 接着層は、熱能率勢のパターン 切れや、税層面に配されるグリーン内部電配、およびグ リーン誘電体部、あるいはゲリーン誘電体層の投密性の 改善を図るため設けられている。接着層には、前記熱可 塑性樹脂あるいは、熱可塑性樹脂およびワックスを含有 させる。

【0062】接着開は、熱転写印刷法にて転写されるグ リーン内部電格部中の導体粒子やグリーン誘電体層中の 誘電体粒子の含有率を高めるために、導体粒子または誘 電体粒子を含むしても良い、ただし、粒子の配径は接着 間の厚みに応じて選択することが可能であり、誘電体層 または薄体原伸の粒子経と等しくする必要はない。

【0063】接着層中に導体粒子あるいは誘電体粒子を

含有させる場合は、接着層中の熱可塑性膨脂およびワックスの合計に対する粒子の体限比率は、0.45以内であることが野ましい。接着関係は0.1万至1.5 以 mであることが野ましい。接着関が厚すぎると、熱転写後のグリーン内部電極層あるいはグリーン誘電体層中の 位子の密度が低下し、脱酢すべき 右機物成分が実質的に増加するため、特性の低下やデラミネーションにつながる恐れがある。一方、接着層が薄すぎると接着層として要求される効果である、熱転等パターンの固定が十分にできない。

【0064】(バックコート圏)熱転等印刷時に感熱転写性材料の裏面をサーマルへッドが指動するため、サーマルへッドが開動するため、サーマルへッドの開動販抗を低減するためにバックコート層の呼みは0.1 予選1.0 μmとすることが好ましい。バックコート層の呼みは0.1 小電すぎると、効果を期待することが不可能であり、厚すぎると、サーマルへッドからの熱伝導が不十分となってパターンの熱転等が不完全になりやすい。バックコート層の構成材料は潤滑性を付やできるものであれば特に制限されるものではないが、シリコーンオイル、フッ素素材化、あるいはたらを含むシリコーン横脂、フッ素料関脂、エボギシ側脂、メラミン樹脂、フェノール機能、ファースサール機能、ファール機能、ファール機能の少なくとも1種を用いることが好ましい。

[0065] (塗膜の製造方法) 前記感熱転写性材料を 製造するために、前記制能層は支持体上陸布法によっ で形成することが好ましい。具体的にはアルコールを含 む水系のワックスエマルジョンを調整して塗布してもよ く、トルエン、メチルエチルケトン、アセトン、アルコ ル等の有機溶媒中にワックスを直接分散して塗料で 整して塗布してもよい。塗布には、バーコーター、ドク ターブレード、グラビア、フレキソ、ノズルなどによる ソルベントコーティング接き用いることが好ましい。 [0066]また、前記簿体間または誘電体圏は、前記 刺鍵層の影後と同様な方法で塗料を形成し、塗布するこ

Ni微粒子 (平均粒径: 0.2μm)

エチレン酢酸ビニル共重合体(軟化点64℃):

トルエン

前記剥離層の上に厚さ1.5μmの薄体層を形成した。 チタン酸パリウム微粒子(平均 エチレン酢酸ビニル共重合体() トルエン

チタン酸バリウム微粒子 (平均粒径0.1μm): 6.7重量部

前記導体層の上に厚さ0.6μmの接着層を形成し、感 熱転写性等体材料を用意した。 【0074】また、感熱転写性誘電体材料を作成するた

め、前記熱転写性導体材料と同様にシリコンを含むブチ ラール樹脂からなり、厚さO.5μmのバックコート層 とによって得ることができる。塗布に用いる燃料を構成 する溶線は染可塑性関節の溶解が可能を溶媒であればよ 、 例えば水、アルコール、アセトン、メチルエチルケ トン、トルエンなどが用いられる。ここで、該燃料中の 不揮発分である導体粒子や熱可塑性樹脂等は60重量% 以下であることが好ましい。不揮発分の濃度が高すぎる と、途料の粘度が高くなりすぎて均一な途布形成が困難 になり感発能等性材料を得ることが困難となる。

[0067] (熱転写印刷) 前記感熱転写性療体材料と 感熱転写性誘電体材料を用いて、基体となる誘電体圏上 にグリーン内納電極部とグリーン誘電体部をそれぞれの 所定のパターンで熱転写してグリーンシートを作成す る。印刷はどちらを先に行ってもよい。ただし、グリー つ内部電極部とグリーン誘電体部が同じ原厚となるよう それぞれの感熱転写性導体材料と感熱転写性誘電体材料 の厚みを同等にする必要があり、それぞれの膜厚の差は の、5 に加以下であることが好ましい。膜厚差が大きれ でると、限差が生じて内部電極層の平坦性が損なれれ、 前記グリーンシートを連続的に積層する事が困難とな

【0068】さらに、サーマルヘッドによる加熱温度は 使用されるワックスの酸点以上であり、かつ熱可塑性材料の軟化点以上であることが必要である。

【0069】なお、加熱媒体は特に限定されるものではなく、ライン型やシリアル型の各種サーマルヘッドの他、レーザービームを用いるレーザーヘッド等も用いる ことが可能である。

【0070】次に、実施例にそってさらに詳細に説明す

[0071] (実施例1)まず、感熱転写性液体料料を 作成するため、シリコンを含むデチラー・樹脂からな り、厚さの・5 μmのバックコート層を有するポリエチ レンテレフタレートフィルムを支持体とし、該ポリエチ レンテレフタレートフィルム上に剥離層としてワックス 層を0.5 μm厚で形成した。

【0072】次に、下記組成の途料を調整し、

: 36重量部 54℃): 4重量部 : 60重量部

【0073】さらに、下記組成の塗料を調整し、

エチレン酢酸ビニル共重合体(軟化点64℃) : 3.3重量部 トルエン : 90重量部

> を有するポリエチレンテレフタレートフィルムを支持体 とし、該ポリエチレンテレフタレートフィルム上に刺離 層としてワックス層を 0.5 μm厚で形成した。 【0075】次に、下部組成の途料を調整し、

チタン酸バリウム微粒子(平均粒径0.1μm): 33.5重量部 エチレン酢酸ビニル共重合体(軟化点64℃): 1.4重量部 ワックス(軟化点73℃) トルエン

1. 4重量部 : 63.7重量部

前記剥離層の上に厚さ1.5 μmの誘電体層を形成し

【0076】さらに、下記組成の塗料を調整し、

た。

チタン酸バリウム微粒子(平均粒径0.1 μm): 33.5重量部 エチレン酢酸ビニル共重合体(軟化占64°C) :

トルエン 前記誘電体層の上に厚さO、6μmの接着層を形成し、 感熱転写性誘電体材料を用意した。

【0077】次に、剥離性を付与したポリエチレンテレ フタレートからなる支持体上に平均粒径O. 1 μmのチ タン酸バリウム微粒子とブチラール樹脂を含む、厚さ3 μmのグリーン誘電体層を形成し、グリーン誘電体シー トを作成した、該グリーン誘電体シートを執転写印刷機 に設置して、その誘電体層表面に前記感熱転写性導体材 料および感熱転写性誘電体材料を用いて所定のグリーン 内部電極部とグリーン誘電体部を熱転写印刷した。形成 されたグリーン内部電極層は平坦であることが認められ た。このような平坦なグリーン内部電板層を有するグリ ーンシートを複数枚作成した。

【0078】ここで、平均粒径0、35 umのチタン酸 バリウム微粒子とブチラール樹脂からなり、厚さ300 μmのグリーン誘電体層上に前記グリーンシートのグリ ーン内部電極層を、該厚さ300μmの誘電体層に接触 するよう重ね、加圧・圧着して支持体を剥離した。この 作業を連続してグリーンシートを積層し、グリーン内部 電極層が100層であるグリーン積層体を得た、さら に、該グリーン積層体の上部に平均粒径0.35 umの チタン酸バリウム微粒子とブチラール樹脂からなり、厚 さ300µmのグリーン誘電体層を載せて加圧、圧着 し、切断してグリーン積層体チップを作成した。

【0079】グリーン積層体チップを脱脂した後、還元 性雰囲気の炉内で1260℃で焼成しコンデンサチップ を作成し、さらに端部電極を取り付けて精層型セラミッ クチップコンデンサを構成した。

【0080】該コンデンサの外形寸法は、長さ3.2m m、幅1.6mm、高さ1.36mmであり、これを切

Ni 微粒子(平均粒径:0,2μm)

エチレンーグリシジルメタクリレート 一アクリル酸メチル共重合樹脂(軟化点52℃): 3.4重量部

ワックス(軟化点73℃)

トルエン 前記剝離層の上に厚さ1.5μmの導体層を形成した。

【0085】さらに、下記の塗料を調整し、

チタン酸バリウム微粒子 (平均粒径0.1μm) : 10重量部

エチレンーグリシジルメタクリレート

-アクリル酸メチル共重合樹脂(軟化点52℃): 3.5重量部 ワックス (軟化点73℃) : 1.5重量部

トルエン 前記導体層の上に厚さり、8μmの接着層を形成し、感 熱転写件導体材料を用意した。

: 85重量部 【0086】また、感熱転写性誘電体材料を作成するた め、前記熱転写性適体材料と同様にシリコンを含むブチ

: 73重量部 断し、断面を観察したところ、内部電極部の厚みは1. 2μm、有効面積は2.4mm2、内部電極間の誘電体 の厚みは2.0μmで各層が安定して構成されているこ とがわかった。また、コンデンサは容量として2μFが 得られ、容量特性として問題のないことがわかった。

【0081】また、比較例として剥離性を付与したポリ エチレンテレフタレートからなる支持体上に平均特径  $0.1 \mu m$ のチタン酸バリウム紛粒子とブチラール樹脂 を含む厚さ3µmのグリーン誘電体層を形成し、グリー ン誘電体シートを作成した。該グリーン誘電体シートを 熱転写印刷機に設置して、その誘電体層表面に前記感熱 転写性導体材を用いてグリーン内部電極部を熱転写印刷 した。このようなグリーン内部電極部のみを有するグリ ーンシートを複数枚作成した。

【0082】次に平均粒径0.35 μmのチタン酸バリ ウム微粒子とブチラール樹脂からなり、厚さ300um のグリーン誘電体層上に前記グリーンシートの内部電極 部を、該原さ300μmのグリーン誘電体層に接触する よう重ね、加圧・圧着して支持体を剥離した。この作業 を連続してグリーンシートを積層しようとしたが、空間 部での圧着が弱いため、数層の積層で支持体からのグリ ーンシートの剥離が難しくなり、積層を続けることは困 難となった。

【0083】(実施例2)感熱転写性遂体材料を作成す るため、シリコンを含むブチラール樹脂からなり、厚さ 5μmのバックコート層を有するポリエチレンテレ フタレートフィルムを支持体とし、該ポリエチレンテレ フタレートフィルム上に剥離層としてワックス層を0. 5 μ m 厚で形成した。

【0084】次に、下記の塗料を調整し、

: 34.3重量部

2. 3重量部

60重量部

ラール樹脂からなり、厚さ0.5μmのバックコート層 を有するポリエチレンテレフタレートフィルムを支持体 とし、該ポリエチレンテレフタレートフィルムトに訓練 層としてワックス層を0.5μm厚で形成した。 【0087】次に、下記の塗料を調整し、

チタン酸バリウム微粒子 (平均粒径0.1μm) : 32重量部 エチレンーグリシジルメタクリレート

- アクリル酸メチル共重合樹脂(軟化点52℃): 1.5重量部 ワックス(軟化点73℃): 1.5重量部 トルエン: 6.5重量部

前記剥離層の上に厚さ1.5μmの誘電休層を形成し 【00 た。

【0088】さらに、下記の塗料を調整し、

チタン酸バリウム微粒子(平均粒径0.1μm): 10重量部 エチレンーグリシジルメタクリレート ープクリル酸メチル共連合樹脂(軟化点52℃): 3.5重量部 フックス(軟化点73℃): 1.5重量部 トルエン : 8.5重量部

前記誘電体層の上に、厚さ0.8μmの接着層を形成 し、感熱転写性誘電体材料を用意した。

【0089】次に、剥離性を付与したポリエチレンテレ フタレートからなる支持体上に平均症径0.1μmのチ タン酸パリウム微粒子とブチラール樹脂を含む、厚さ 1.8μmのグリーン誘電体層を形成し、グリーン誘電 体シートを作成した。該グリーン誘電体シートを熱転写 印刷版に設置して、その誘電体層表面に薄林材料および 感験転写性誘電体材料を用いて所定のグリーン内部電極 都とグリーン誘電体部を熱能写印刷した。

【0090】これを熱咳写印刺機に保持したままさらに その上に前記グリン・対策電体シートを重ね、加圧・圧若 して支持株を除去し、新しいツリンン誘電松屑の表面を 形成した、この場合、下層のグリーン内部電極層が平坦 化されているため、内部電極部の盛り上がり等は認めら わなかった。

【0091】引き続き、新しいグリーン誘電体層の表面 に前記感転写性導体材料さよび感熱転写性誘電体材料 を用いて所述のグリーン内部電極部とグリーン誘電体部 を熱転写印刷して、2層目のグリーン内部電極層を形成 した。良止の積層工程を連続させ、グリーン内部電極層 数が50層のグリーン積層体を得た。

【0092】次いで、該グリーン税層体を熱転等印刷機から取り出し、平均粒径0.35μmのチタン酸パリウム数42サラール樹脂からなり、厚さ300μmのグリーン誘電体圏上に、前記グリーン積積体の起後に印刷したグリーン内部電極層を、該300μm厚のグリーン誘電体圏に向けて重ね、加圧・圧縮して前記グリーン積層体が再に向けて重ね、加圧・圧縮して前記グリーン積層体が再している支持体を除去した。

【0093】さらに、その上に平均粒径0.35μmの チタン酸パリウム微粒子とブチラール樹脂からなり、厚 さ300μmのグリーン誘電体層を重ね、加圧・圧着した後、切断してグリーン積層体チップを作成した。該グリーン積層体チップを作成した。該グリーン積層体チップを作成した。该グリーン積層体チップを脱能した後、還元性雰囲気の炉内で1260で免機しコンデンサチップを作成し、さらに始部電係を取り付けて積層型セラミックチップコンデンサを構成した。

【0094】該積層型セラミックチップコンデンサの外形寸法は、長さ3.2mm、幅1.6mmであり、これを切断し、断面を観察したところ、内部電極の厚みは1.2μm、有効面積は2.4mm2、内部電極間の誘電体の厚みは1.4μmで各層が安定して構成されていることがわかった。また、コンデンサの容量として1.5μrが得られ、容量特性として問題ないことがわかた。

【0095】しかしながら、同等の製造工程で製造しても、グリーン内部電極部のみで構成すると、この上部に積積したグリーン消率電かシート表面に、下からのグリーン内部電極部の盛り上りが現れ、平坦性が損なわれてしまう。このため、次にその上に行れれる熱寒写印刷は、サーマルヘッドからの熱の伝達が不均一となる部分を生し、高精度な印刷を行うことが困難となる。このため熱寒写印刷が不完全となり、グリーン積屑体を得ることは困難となる。

【0096】(契施例3) 感熱販写性薄体材料を1歳成 あため、シリコンを含むプチラール樹脂からなり、厚さ 0.5 μmのバックコート層を有するポリエチレンテレ フタレートフィルムを支持体とし、該ポリエチレンテレ フタレートフィルム上に釧能層としてワックス層を0. 5 μm厚で形成した。

【0097】次に、下記組成の塗料を調整し、

Ni微粒子 (平均粒径: 0.1 μm) : 34.3重量部 エチレンーグリシジルメタクリレート ーアクリル酸メチル共重合樹脂(軟化点52℃): 3.4重量部 ワックス(軟化点73℃): 2.3重量額

```
トルエン
                                   : 60重量部
前記剥離層の上に厚さ1.0µmの導体層を形成した。 【0098】さらに、下記組成の途斜を調整し、
           Ni微粒子(平均粒径:0,05 um)
                                  : 8.6重量部
           エチレンーグリシジルメタクリレート
            - アクリル酸メチル共重合樹脂 (軟化点52°C): 3重量部
           ワックス(蚊化点73℃)
                                   : 0.4重量部
            トルエン
                                   : 88重量部
前記導体層の上に、厚さり、5μmの接着層を形成し、
                            ートフィルムを支持体とし、該ポリエチレンテレフタレ
感熱転写性導体材料を用意した。 また、感熱転写性誘
                            ートフィルム上に剥離層としてワックス層をO.5 μm
電体材料を作成するため、前記熱転写性進体材料と同様
                             厚で形成した。
にシリコンを含むブチラール樹脂からなり、厚さ0.5
                             【0099】次に、下記組成の塗料を調整し、
μmのバックコート層を有するポリエチレンテレフタレ
           チタン酸バリウム微粒子(平均粒径0.1 μm): 32重量部
           エチレンーグリシジルメタクリレート
            - アクリル酸メチル共重合樹脂(軟化点52°C): 1.5 重量部
                                   : 1.5重量部
           ワックス(軟化点73℃)
           トルエン
                                   : 65重量部
前記剥離層の上に厚さ1.1μmの誘電体層を形成し 【0100】さらに、下記組成の塗料を調整し、
た。
           チタン酸バリウム微粒子(平均粒径O,1μm): 10重量部
           エチレンーグリシジルメタクリレート
            ーアクリル酸メチル共重合樹脂(軟化点52℃): 3.5重量部
           ワックス(軟化点73℃)
                                   : 1.5重量部
           トルエン
                                   : 85重量部
前記誘電体層の上に、厚さO.5μmの接着層を形成
                           ポリエチレンテレフタレートフィルムを支持体とし、該
し、感熱転写性誘電体材料Aを用意した。
                            ポリエチレンテレフタレートフィルム上に剥離層として
【0101】また、さらにシリコンを含むブチラール樹
                            ワックス層を0.5 \mu m 厚で形成した。
脂からなり、厚さり、5μmのバックコート層を有する
                            【0102】次に、下記組成の塗料を調整し、
           チタン酸バリウム微粒子(平均粒径0.1 µm): 37.5重量部
           ブチラール樹脂(ガラス転移点58℃)
                                    3. 0重量部
           トルエン
                                  : 59.5重量部
前記剥離層の上に厚さ1.5μmの誘電体層を形成し 【0103】さらに、下記組成の塗料を調整し、
た。
           チタン酸バリウム微粒子(平均粒径0.1μm) : 10重量部
           エチレンーグリシジルメタクリレート
            ーアクリル酸メチル共重合樹脂(敷化点52℃): 3.5重量部
           ワックス(軟化点73℃)
                                   : 1.5重量部
           トルエン
                                   · 85章册部
前記誘電体層の上に、厚さり、5μmの接着層を形成
```

し、感熱転写性誘電体材料Bを用意した。

【0104】次に、剥離性を付与したポリエチレンテレ フタレートからなる支持体上に平均粒径0、1μmのチ タン酸バリウム微粒子とブチラール樹脂を含む厚さ3<sub>4</sub> mのグリーン誘電体層を形成し、グリーン誘電体シート を作成した。該グリーン誘電体シートを熱転写印刷機に 設置して、その誘電体表面に前記感熱転写性導体材料お よび感熱転写性誘電体材料Aを用いて所定のグリーン内 部電極部とグリーン誘電体部を熱転写印刷した。形成さ れた内部電極層は平坦化されていることが認められた が、それぞれの境界におけるバリをならすために熱転写

印刷機における位置を保持したままカレンダー処理を行 った。さらにその上に感熱転写性誘電体材料Bを用いて グリーン誘電体層を熱転写印刷にて形成した。前記グリ 一ン内部電極層が平坦化しているため、前記感熱転写性 誘電体材料Bからなるグリーン誘電体層表面に盛り上が りは認められなかった。

【0105】引き続き同様にしてグリーン内部電極層と グリーン誘電体層を交互に熱転写印刷し、内部電極層数 が50層のグリーン精層体を得た。

【0106】次いで、該グリーン積層体を熱転写印刷機 から取り出し、平均粒径0.35μmのチタン酸バリウ ム微粒子とブチラール樹脂からなり、厚さ300umの グリーン誘電体層上に、最後に印刷した内部電極層を該300μm厚のグリーン誘電体層に向けて重ね。加圧・ 圧着して前記グリーン積層体が有する支持体を除去した。

【0107】さらに、その上に平均粒径0.35μmの チタン酸パリウム微粒子とブチラール樹脂からなり、厚 さ300μmのグリーン諸電体間を重ね、加圧・圧着し た後、切断にブリーン精関体チップを作成した。該グ リーン積関体チップを脱脂した後、遍元性雰囲気の炉内 で1260で円塊成しコンデンサチップを作成し、さら に端部電磁を取り付けて積層型セラミックチップコンデ ンサを構成した。

【0103】該積層型セラミックチップコンデンサの外 形寸法は、長さ3・2mm、福1.6mm、であり、こ を切断し、断面を観察したところ、内部電極の厚みは 1.0μm、有効面積は2.4mm2、内域電船間の誘 電体の厚みは1.0μmで各層が安定して構成されてい ることがわかった。また、コンデンサの容量として2μ ドが得られ、容量特性として問題がないことがわかっ

た。 【0109】しかしながら、同等の製造工程で製造して も、グリーン内部電極層をグリーン内部電極部のみで構 成し、カレンゲー処理を行わずにこの上にグリーン内部電極部 体層を実施等印刷すると、下からのグリーン内部電極部 の盛り上がりがグリーン情電体現れ、平坦性が損 なわれてしまう。そのため、次にその上に行われる発転 写印刷は、サーマルヘッドからの熱の伝導が不均一となる紹分を生じ、高精度な印刷を行うことが困難となる。 したがって、熱転写印刷が不完全となり、積層構造体を 得ることは困難となる。

[0110]

【発明の効果】本発明により、小型で信頼性が高い積層 セラミック部品を提供することが可能となった。 【図面の簡単か説明】

【図1】 感熱転写件材料の構造を示す断面図

【図2】本発明に係る積層体の構造を示す説明図

【図3】本発明に係る構造を有する積層セラミックチップコンデンサの断面図

【図4】従来の積層体の構造を示す説明図

【図5】従来の積層セラミックチップコンデンサの断面 図

# 【符号の説明】

- 1 支持体
- 2 剥離層
- 3 導体層または誘電体層
- 4 接着層 2.1 グリーン誘電体層
- 22 グリーン内部電極部
- 23 グリーン誘電体部
- 24 切断線
- 25 **外部電極** 65 空間部

[図1]

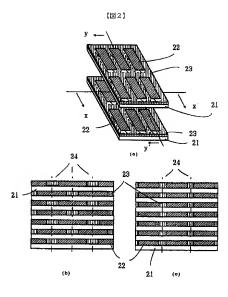
[図3]

[図5]

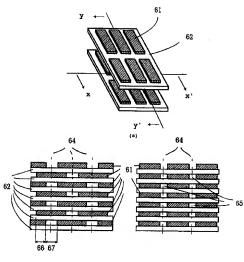












(b) (c)